BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭62 - 12667

@Int_Cl.4

個発 明

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和62年(1987)1月21日

C 04 B 35/56

1 0 1 7158-4G 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⊗発明の名称 半導体用部材の製造方法

②特 顧 昭60-149346

義 之

②出 関 昭60(1985)7月9日

砂発明者 田中

者

部

株式会社小国製造所内

山形県西置賜郡小国町大字小国町378 東芝セラミツクス 株式会社小国製造所内

⑪出 顋 人 東芝セラミツクス株式

渡

会社

⑩代 理 人 井理士 田 辺 徹

東京都新宿区西新宿1-26-2

明 朝 和

1. 発明の名称

半導体用部材の製造方法

2. 特許請求の範囲

3 種類の粉末の平均粒径がたがいに 1 0 μ以上離れており、かつ平均粒径 0 . 1 μ~平均粒径 1 0 μの微粒のシリコンカーパイド粉末と、平均粒径 1 2 μ~平均粒径 3 0 μ0 を中粒のシリコンカーパイド粉末を混合し、有機結合剤を知るでのから洗涤し、シリコンを含扱してケイ化する。とを特徴とする半導体用部材の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

この発明は半導体用部材の製造方法に関するものである。

従来の技術

特公昭54-10825号公報は半導体拡散炉の構成部材を示している。この提来例にあっては、0.1~8μの平均粒径を有する做粒と、30~170μの平均粒径を有する組粒とを1:1に銀合してなるシリコンカーバイド粉末の焼結体によって焼結シリコンカーバイドマトリックスが形成されている。

発明が解決しようとする問題点

前述の半導体拡散炉の構成部材にあっては、2 個類のシリコンカーバイト粉末すなわら微粒のシリコンカーバイド粉末(O・1~8 ルの平均粒径)と超粒のシリコンカーバイト粉末(3 O~1 7 O ルの平均粒径)とを混合して使用しているので、充壌にムラが生じやすく、強度の低下を招きやすい。

発明の目的

この発明は前述のような従来技術の欠点を

特問昭62-12667 (2)

解情して、物理特性とくに強度を向上できる 半導体用部材の製造方法を提供することを目 的としている。

発明の衰貨

周閲点を解決するための手段

この発明にあっては、3種類の粉末(すな

これらの徴致と中致と粗致を約1対1対1 の割合で混合し、存機結合剤を加えて健康遊 致し、ラパープレスにより収取してから挑成 し、シリコン(SI)を含浸しながらケイ化 する。必要に応じて塩酸ガスによるパージを 行なう。

実施 阴

微粒のシリコンカーバイド粉末として平均 粒径が3μのものを使用し、中粒のシリコン カーパイド粉末として平均粒径が15μのも のを使用し、粗粒のシリコンカーバイド粉末 として平均粒径が100μのものを使用し、 これらの3種類のシリコンカーパイドの粉末 を約1:1:1の割合で混合し、それに有額 結合剤たとえばフェノールレジンを加える。 必要に応じてポリピニールアルコールやター ルピッチを加えることも出来る。しかる後、 これらの混合物を認練し、造粒する。さらに、 かかる造粒物を乾燥させてからラバープレス により所位形状に成形する。必要に応じて、 それらの成形品を加工および/文は接着し、 所定の形状にする。しかる後、約800℃の 遺皮で焼成し、塩酸ガスによりパージして純 化させてからシリコン(Si)を含理してケ

イ化させる。最後に必要に応じて研磨等の最終仕上げを行う。そして、たとえば半導体用 炉心管をつくる。

以上の方法により製造された半導体用部材の物性を測定したところ、第 1 図に示すように高強度のものが得られた。第 1 図はこの発明(塩酸ガスによるパージ処理をしたもの)と前述の従来例を対比して示している。

発明の効果

使用するシリコンカーバイド粉末の粒径が 3 種類になっていて、組織が良好となり、そ のため品質の向上が顕著となる。

さらに、この発明にあっては3種類の粒径の粉末を使用するのみでなくラバープレスによって成形するため、製品の品質が相乗的に良好になる。その結果、商品質になるばかりでなく、品質の安定が観器となる。



特開昭62-12667(3)

4. 図面の簡単な説明

第1因はこの発明により製造された半導体 用部材と従来例の強度を比較して示すグラフ である。

第1図

化磨人 弁理士 田辺



